PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-180355

(43)Date of publication of application: 07.08.1987

(51)Int.CI.

G03C 1/00 **CO8F** 2/44

C08F 2/48 G03C

(21)Application number : 61-023324

(71)Applicant: DAICEL CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

05.02.1986

(72)Inventor: ENDO TOSHIRO

TAKENAKA FUMIO

(54) PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a photopolymerizable compsn. having high resolving power capable of reproducing faithfully lines of a picture image of an original plate by using a compsn. consisting primarily of a thermoplastic org. polymer binder, an addition-polymerizable unsatd. compd. having two ethylenic double bonds in a molecule. and a photopolymn. initiator as primary components, and specified compds. as additive components.

CONSTITUTION: A photopolymerizable compsn. consists of a thermoplastic org. polymer binder, an additionpolymerizable unsatd. compd. having two ethylenic double bonds in a molecule, and a photopolymn, initiator. as primary components and a compd. expressed by the formula sa an additive component. Specific examples for the compd. expressed by the formula providing improved adhsion are 2-amino-oxazole, 2-amino-5-phenyloxazole, etc. The content basing on the whole weight (dry basis) of the photopolymerizable compsn. is pref. 0.006W6.0wt%. Suitable thermoplastic org. polymer binder is polymer or

copolymer of vinyl monomer such as polyacrylic acid, etc. Suitable photopolymn. initiator is one suitable for the polymn. of ethylenic unsatd. compds.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 公開特許公報(A) 昭62-180355

@Int Cl.4 識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和62年(1987)8月7日 3 1 2 MCR G 03 C 1/00 7267-2H 7102 - 4JC 08 F 2/44 7102-4 J 7267-2H 2/48 MD H 未請求 発明の数 1 G 03 C 1/68 3 3 1 審査請求 (全5頁)

の発明の名称 光重合性組成物

②特 願 昭61-23324

②出 願 昭61(1986)2月5日

砂発 明 者 遠 藤 敏 郎 姫路市網干区新在家940砂発 明 者 竹 中 史 夫 姫路市網干区新在家940

⑫発 明 者 竹 中 史 夫 姫路市網干区新在家940 ⑪出 願 人 ダイセル化学工業株式 堺市鉄砲町1番地

会社

砂代 理 人 弁理士 越 場 隆

明 細 書

1. 発明の名称

光重合性組成物

2. 特許請求の範囲

熱可塑性有機重合体バインダー、分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性不飽和化合物および光重合開始剤を主成分とし、かつ下記一般式(I)で表される化合物を添加してなる光重合性組成物。

$$R_3$$
 R_1 (I)

(ここで、 R1 はアミノ基、 (モノあるいはジ) 置換アミノ基、カルボン酸アルキルエステル基、 アルキル基、芳香族誘導体置換基又は、アリル誘 導体置換基である。 R2 、 R3 は水素原子、ハロゲ ン、アルキル基又は芳香族誘導体置換基である。) 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は新規な光重合性組成物に関するものであり、更に詳しくは、金属との密着性(付着性ま

たは接着性)が改善された光重合性組成物に関する。

〔従来の技術〕

これらの問題を解決するために、感光性樹脂層中に称々の化合物を添加することにより、密着性の改善を目的として従来様々の提案がなされている。(例えば特公昭50-9177号、特公昭57-49894号、特公昭57-26285号、

特公昭 5 4 - 5 2 9 2 号、特公昭 5 5 - 2 2 4 8 1 号、特開昭 5 1 - 6 4 9 1 9 号、特開昭 5 1 - 6 4 9 2 0 号、特公昭 5 7 - 4 6 0 5 3 号、特公昭 5 7 - 2 1 6 9 7 . 号、特公昭 5 7 - 4 0 5 0 0 号等参照)

[発明が解決しようとする問題点]

また、近年ブリント配線の高密度化が望まれ、 そのために、原版の再現性が良く、高解像力であ り、かつテンティングの信頼性の高いドライフィ ルムフォトレジストが必要となってきており、柔

(ここで、 R1 はアミノ基、 (モノあるいはジ) **涩換アミノ基, カルポン酸アルキルエステル基,** アルキル基、芳香族誘導体置換基又はアリル誘導 体置換据である。 R2 、 R3 は水素原子、ハロゲン、 アルキル基又は芳香族誘導体置換基である。)本 発明の上記一般式(I)で表わされる密着性に改善を 与える化合物の具体例としては、2ーアミノオキ サゾール, 2ーアミノー5ーフェニルオキサゾー ル, 2.5 — ジフェニルオキサソール, 2.4.5 ート リフェニルオキサゾール, 2ーエチルー 4.5 ージ フェニルオキサゾール, 2ースチリルー5ーフェ ニルオキサゾール、 2 ーアセチルアミノー 5 ーフ ェニルオキサゾール, 2ーペンゾイルアミノー5 ーフェニルオキサゾール, N'ー (4.5 ージメチ ルオキサゾールー 2 ーィル) スルファニルアミド 5 - フェニルオキサゾールー 2 - カルポン酸エチ ルエステル、 2.5 - ジメチルオキサゾールー 4 -カルポン酸エチルエステルなどが発げられる。

また、上記化合物の含有量は、光重合性組成物の全重量 (乾燥残分) 基準で、好ましくは 0.006

軟で密着力が良く、感光した場合のラチチュードが広く、解像力が良く、現像工程の変動に対しても安定なものであることが望まれている。

本発明の目的は、光重合性組成物の被覆材に対する上記のような問題点がなく、しかも金属面への密 強性が改善され、原版に対する忠実な画線像を再現し、高解像力を発現しうる光重合性組成物を提供することにある。

[問題点を解決する為の手段]

本発明者等は、次のような光重合性組成物を用いることでこれらの目的が達成されることを見出し、本発明を完成するに到った。

四ち、本発明は、熱可塑性有機重合体バインダー、分子中に少なくとも 2 個のエチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性不飽和化合物および光重合開始剤を主成分とし、かつ下記一般式(I)で表される化合物を添加してなる光重合性組成物を提供するものである。

$$R_3$$
 R_1 (I)

~ 6.0 重量%であり、さらに好ましくは 0.0 3 ~ 2.5 重量%である。

本発明の光重合性組成物に好適に用いられる熱 可塑性有機重合体パインダーとしては、例えばポリメチルメタクリレート,ポリスチレン,塩素化ポリピニル,ポリピニルでナート,ポリピニルでが明示される。その使用量となったが例示される。その使用量となって、好ましくは35~70重世%である。

本発明の光重合性組成物に好適に用いられる付加重合性不飽和化合物は分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和二重結合を有するものであり、付加重合しうるものであれば良く、これらは1種又は2種以上の化合物を使用することができる。例えば、アクリル酸エステル、メタクリルできる。テル、アクリルでまド、メタクリルでまド、アリル化合物、ビニルエーテル化合物等が挙げられる。

具体的には、アクリル酸エステル,メタクリル酸 エステルとしては、多価アルコールのポリアクリ レート及びポリメタクリレート(ここで言うポリ アクリレート等とはジアクリレート以上の化合物 である。)であり、多価アルコールとしては、ポ リエチレングリコール、ポリプロピレングリコー ル,ネオペンチルグリコール,トリメチロールブ ロパン, ペンタエリスリトール, ブタンジオール, トリメチロールエタンなどである。アクリルアミ ド,メタクリルアミドとしては、メチレンピスア クリルアミド,同メタクリルアミドの他に、エチ レンジアミン, ヘキサメチレンジアミンなどのポ リアクリルアミド。ポリメタクリルアミドが挙げ られる。アリル化合物としては、フタル酸、アジ ピン酸、マロン酸等のジアリルエステル、ジアリ ルアミド,あるいはアントラキノンジスルホン酸, ベンゼンジスルホン酸,ナフタレンジスルホン酸 のジアリルエステル, ジアリルアミド等がある。 ビニルエーテル化合物としては前記多価アルコー ルのポリビニルエーテル,例えばエチレングリコ

ル, ベンソインイソプロビルエーテル等のベンソインアルキルエーテル, ベンソフェノン, アセトフェノン, フェナントレンキノン, オキシムエステル, アミノフェニルケトン, チオキサントン等が単独あるいは組み合わせて使用される。

光重合開始剤又は光重合開始剤系の含有量は好ましくは光重合性組成物の総重量(乾燥残分)基準で 0.0006~6.0重量%であり、さらに好ましくは 0.06~3.0重量%である。

本発明の光重合性組成物は、上述の如く熱可塑性有機重合体バインダー、エチレン性不飽和化合物、光重合開始剤および密着性を改善する化合物を必須成分とするが、必要に応じて熱重合禁止剤やレジストを確認しやすくするために染料、顔料、可塑剤などを使用してもよい。

本発明の光重合性組成物は、フォトレジストの 形成に有用な組成物であるが、必ずしもこの用途 に限定されるものではなく、UVィンキ、ソルダ ーレジスト、印刷版、紫外線硬化塗料、紫外線硬 化接着剤などにも応用できる。 ールジビニルエーテル, グリセロールトリビニル エーテルなどがある。ビニルエステル化合物とし ては、ジビニルサクシネート, ジビニルアジベー ト, ジビニルフタレートなどが挙げられる。

これらの中で、テトラエチレングリコールジア クリレート、同メタクリレート等のグリコールエ ステル、ベンタエリスリトールトリアクリレート、 同メタクリレート、トリメチロールプロバントリ アクリレート、同メタクリレート等のアクリル系 多官能性モノマーが好ましい。

付加重合性不飽和化合物の含有低は、光重合性組成物の全重量(乾燥残分)基準で、好ましくは約10~90重量%であり、さらに好ましくは約20~55重量%である。

本発明の組成物に好適に用いられる光重合開始 剤としては、エチレン性不飽和化合物の重合に適 する開始剤が良く、アクリル系多官能性モノマー に対しては、アントラキノン、2ーメチルアント ラキノン、2ーエチルアントラキノン等のアント ラキノン誘導体、ベンゾイン、ベンゾインエーテ

(実施例)

以下、実施例および比較例を示して、本発明を 更に説明する。

実施例および比較例においては、以下の手法で 解像力, 硬化後の密着性評価を行った。

(光 重 合 性 層 の 作 成)

溶媒に溶解した光重合性組成物をポリエステルフィルム上に塗布し、75℃で15分間乾燥して50μmの厚さの光重合性層を得た。

(解像力)

この光重合性層を銅板に加圧,加熱程層した。 得られた積層体に細線パターンマスクを使用し、 超高圧水銀ランプにより、数水準の露光量で露光 した。次に、クロロセンで現像を行い、レジスト の細線が形成されたそのレジスト幅を説むことで 解像力を求めた。

(硬化後の密着性評価)

上記で得たポリエステルフィルムに塗布された 厚さ50 /m の光重合性層を銅張り積層板に加圧、 加熱積層した。この積層体に、細線パターンマス クを使用し、超高圧水銀ランプにより 2 水準の器 光景(6 0 , 1 0 0 mJ / cmi)で露光した。次に クロロセンで現像を行った。得られたレジストパ ターン装板を水酸化カリウム水溶液(pH 1 0 , 6 0 ℃)に1時間浸渍し、風乾させた。その後、 レジストパターン装板の状態変化(レジスト設而 での色変化,形成された細線部におけるアルカリ 水溶液の浸み込み、銅界面におけるレジストのハ が必った。 評価を行った。

实施例1

ポリメタクリル酸メチル 100重量部 (重量平均分子量70000)

トリメチロールプロパン 3 1.2 **
トリアクリレート

用いる他は、実施例1と同様な手順で評価を行った。

火施例 6

2 ー アミノオキサゾールの代わりに 2 ー スチリルー 5 ー フェニルオキサゾール (0.6 重量部) を用いる他は、実施例 1 と同様な手順で評価を行った。

実施例7

2 ーアミノオキサゾールの代わりに 2 ーアセチルアミノー 5 ーフェニルオキサゾール (0.4 重量部) を用いる他は、実施例 1 と同様な手順で評価を行った。

实施例 8

2 ー アミノオキサゾールの代わりに 2 ー ベンソイルアミノー 5 ー フェニルオキサゾール (0.6 重量部) を用いる他は、実施例 1 と同様な手順で評価を行った。

灾施例9

2 ーフミノオキサゾールの代わりに、N'ー (4.5 ージメチルオキサゾールー2 ー ィル) スル テトラエチレングリコール 2 5.0 重量部 ジアクリレート

pーメチルアセトフェノンオキシム 3.0 //

クロロチオキサントン 0.2 #

2-アミノオキサゾール 0.3 ヵ

实施例 2

2 ー アミノオキサゾールの代わりに 2 ー アミノー 5 ー フェニルオキサゾール (0.4 重量部) を用いる他は、実施例 1 と同様な手順で評価を行った。 実施例 3

2 - アミノオキサゾールの代りに 2. 5. ÷ ジフェニルオキサゾール (0. 4 重畳部) を用いる他は、 実施例 1 と同様な手順で評価を行った。

2 - アミノオキサゾールの代わりに、 2. 4. 5 ートリフェニルオキサゾール (0. 8 重畳部) を用いる他は、実施例 1 と同様な手順で評価を行った。

实施例 5

实施例 4

2 - アミノオキサゾールの代わりに 2 - エチル - 4-5-ジフェニルオキサゾール (0.6 重量部) を

ファニルアミド (0. 7 重量部) を用いる他は実施例 1 と同様な手順で評価を行った。

実施例10

实施例11

2 ー ア ミ ノ オ キ サ ソ ー ル の 代 わ り に 2 5 ー ジ メ チ ル オ キ サ ソ ー ル ー 4 ー カ ル ボン 酸 エ チ ル エ ス テ ル (0. 4 重 低 部) を 用 い る 他 は 、 実 施 例 1 と 同 様 な 手 順 で 評 価 を 行っ た 。

比較例1

光重合性組成物として、密着促進剤を使用しない他は、実施例1と同様な手順で評価を行った。 実施例1~11,比較例1の結果をまとめて表1 に示す。